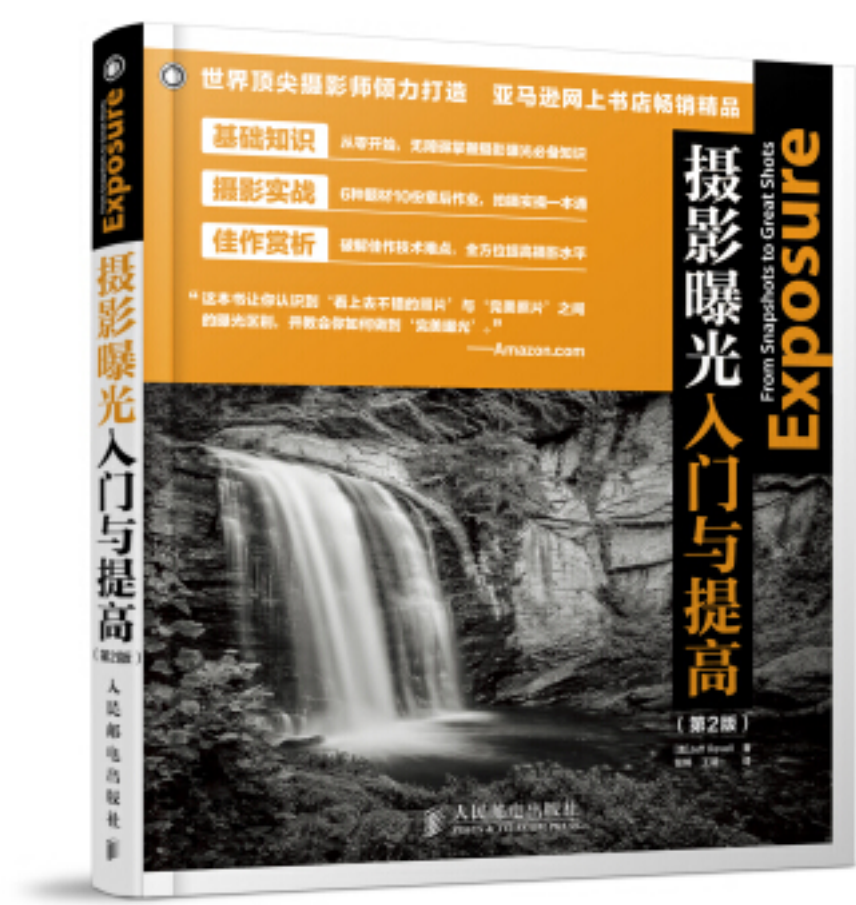


# 摄影曝光入门与提高(第2版)



[摄影曝光入门与提高\(第2版\)\\_下载链接1](#)

著者:[美] Jeff Revell 著，张婷，王聪 译

[摄影曝光入门与提高\(第2版\)\\_下载链接1](#)

标签

评论

曝光是否恰当是评定照片成败与否的最基本因素。《摄影曝光入门与提高(第2版)》详细讲述了影响摄影曝光的各种元素，包括光圈、快门、ISO、镜头选择和景深，并介绍了其他摄影知识。大量优质的数码照片及其拍摄数据和注释，帮助读者了解如何运用摄

影要素拍摄出一张优秀的照片，掌握各种拍摄情况下如何获得最佳曝光的方法。

《摄影曝光入门与提高(第2版)》内容涉及摄影的方方面面，非常适合摄影初学者阅读学习，打下牢固基础。《摄影曝光入门与提高(第2版)》并不要求读者从头到尾连续阅读，有一定基础的摄影师可以按照需要有选择性地进行阅读，以针对不同拍摄情况获取解决方案，为自己查漏补缺，从中获取新的感悟，最终拍出更优秀的作品。作者简介

Jeff Revell是一位有25年拍摄经验的专业摄影师，他拍摄的题材广泛，从风光到旅行再到城市街景，一不精。他的摄影博客Photowalk

Pro(revellphotography.com/blog)广为人知，在那里，他分享给读者启发灵感的图片，组织生动的讨论，还制作了关于数码摄影技术的教程。除此之外，他还在世界各地指导关于数码图像技术的培训班和实践工作室。

-----  
[摄影曝光入门与提高\(第2版\) 下载链接1](#)

## 书评

[摄影曝光入门与提高\(第2版\) 下载链接1](#)